## 第四次作业

廖汶锋 无研 231 2023270010

2023年1月2日

1. 以 NPN 晶体管为例,阐述晶体管具有放大能力所满足的条件,解释为什么  $I_c$  总是小于  $I_e$ ?

解答:

$$J_{p,BE} = \frac{qD_p p_{E0}}{L_p \tanh\left(\frac{x_E}{L_p}\right)} \left(\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right)$$
(1.1)

$$J_{n,BE} = \frac{qD_n n_{B0}}{L_n \sinh\left(\frac{x_B}{L_n}\right)} \left\{ \left[ \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \cosh\left(\frac{x_B}{L_n}\right) + \left[ 1 - \exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) \right] \right\}$$
(1.2)

$$J_{n,CB} = \frac{qD_n n_{B0}}{L_n \sinh\left(\frac{x_B}{L_n}\right)} \left\{ \left[ \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] + \left[ 1 - \exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) \right] \cosh\left(\frac{x_B}{L_n}\right) \right\}$$
(1.3)

$$J_{p,CB} = \frac{qD_p p_{C0}}{L_p \tanh\left(\frac{x_C}{L_p}\right)} \left(1 - \exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right)\right)$$
(1.4)

考虑  $V_{BE} > 0$ 、 $V_{BC} < 0$ 、 $x_B \ll L_N$  及  $x_C \gg L_P$  的情况

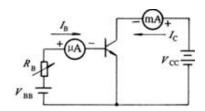
$$J_{CB} = J_{n,CB} + J_{p,CB} \approx \frac{qD_n n_{B0}}{x_B} \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$$
 (1.5)

集电极电流受发射结电压控制,即流过晶体管一端的电流受另一端电压的影响, 就是晶体管的放大作用。

因为发射极电流不仅包含集电极电流,还包含由基区注入到发射极的空穴电流,所以, $I_E = I_C + I_B > I_C$ 。

2. 如图所示的电路可以用来测量晶体管的直流参数,改变电阻 R<sub>B</sub> 的值,由两只电流表测得两组 I<sub>B</sub> 和 I<sub>C</sub> 的数值如下:

$I_{B}$	6uA	18uA
$I_{\rm C}$	0.4mA	1.12mA



## 试问

- (1) 该晶体管是 PNP 型还是 NPN 型
- (2) 该电路是共基极电路, 共集电极还是共射级电路?
- (3) 根据数据表中的值计算 $\beta$ , $\alpha$ , $I_{CBO}$ , $I_{CEO}$

## 解答:

- (1) 由图可知是 NPN 型。
- (2) 该电路是共射级电路。
- (3)  $I_{E1} = 0.406mA$ ,  $I_{E2} = 1.138mA$

$$\alpha = \frac{I_{C1} - I_{C2}}{I_{E1} - I_{E2}} = \frac{0.72}{0.732} = 0.98361 \tag{2.1}$$

$$\beta = \frac{1}{\frac{1}{\alpha} - 1} = 60.013 \tag{2.2}$$

$$I_{CBO} = I_C - \beta I_B = 39.766\mu A \tag{2.3}$$

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} = 2.4262mA \tag{2.4}$$

- 3. (a)画出 NPN 晶体管在平衡时以及在正向放大模式下的能带图;
  - (b)画出晶体管的示意图并表输出主要的电流成分;
  - (c)画出发射区、基区、集电区少子分布示意图

## 解答:

